

## **★シリコン材料・デバイス研究会 (SDM)**

専門委員長 品田高宏 副委員長 平野博茂

幹事 池田浩也・諸岡 哲 幹事補佐 森 貴洋・小林伸彰

期日 1月28日(火)

会場 機械振興会館地下3階2号室(港区芝公園3-5-8. 東京メトロ日比谷線: 神谷町駅から徒歩8分またはJR 浜松町駅から徒歩15分)

議題 先端 CMOS デバイス・プロセス技術 (IEDM 特集)

◎開催プログラム等は下記研究会開催スケジュールで御確認下さい.

<https://www.ieice.org/ken/program/index.php>